PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-150094

(43)Date of publication of application: 28.08.1984

(51)Int.Cl.

C25D 1/10 // C25D 17/10 C25D 21/10

(21)Application number: 58-023446

(71)Applicant : TEICHIKU KK

(22)Date of filing:

14.02.1983

(72)Inventor: INAGAKI KIYOSHIGE

(54) DISC TYPE ROTARY PLATING DEVICE

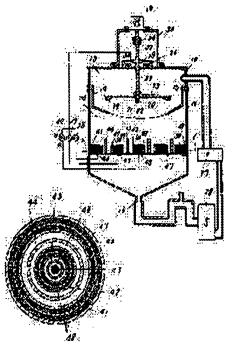
(57)Abstract:

of plating in a disc type rotary plating device for producing a matrix for a disc record by forming an anode which is a plating metal with respect to a cathode which is the matrix into plural ring shapes and using respectively independent power sources for the same.

CONSTITUTION: A matrix 13 is attached freely rotatably in a cathode chamber 23 and is connected via a fabric diaphragm 22 to an anode chamber 24 in the stage of plating Ni at a uniform thickness on the surface of a cathode disc 13 as a matrix for a disc record. Three pieces of annular anodes 41, 42, 43 contg. pellet-shaped Ni 50 in a Ti vessel are provided concentrically in an anode chamber 24 and the parts between the same are electrically insulated by means of partition

plates 44, 45. The respective anodes are connected to the positive poles of respectively independent power sources 38, 39, 40, and the

PURPOSE: To enable uniform control of current density in the stage



negative electrodes of the power sources are connected to the matrix 13 by means of a power feed brush 18. An Ni plating soln. is put in the device and while the matrix 13 is rotated with a motor 19, the voltages of the respective anodes are controlled, whereby the current for plating is conducted at uniform current density over the entire surface of the matrix 13 and the uniform Ni plating film is formed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

7141—4K

昭59—150094

⑤Int. Cl.³
C 25 D 1/10
C 25 D 17/10
21/10

識別記号 庁内整理番号 7325-4K 7141-4K 砂公開 昭和59年(1984)8月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

90円盤状回転式メツキ装置

②特 願 昭58-23446

②出 願 昭58(1983)2月14日

@発 明 者 稲垣清滋

奈良市南肘塚町148番地テイチ ク株式会社内

の出 願 人 テイチク株式会社

奈良市南肘塚町148番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 超 智

1. 発明の名称

円盤状回転式メッキ装置

2、特許請求の疑如

複数の陽極と単一の円盤状回転共通陰極で构成される電解槽を備え、複数の各層色を各々の電源を介して単一の円盤状回転共通陰極化接続して各陰、陽極間に印加する直流電圧を各々制御するように構成した円盤状回転式ノッキ装置。

3、発明の詳細な説明

産築上の利用分野

本発明はディスクレコード用母型の製造などに 用いられる円盤状回転式メッキ装置の改良に関す るものである。

従来例の構成とその問題点

従来、円盤状回転式メッキは、虹解液の入った 電解物中で円盤状弦メッキ物を陰をとし、破メッ 中部分に相対応する位置に関係を設置し、陰極を 回転させながら陰陽短間にほ圧を印加して円盤状 被メッキ物に所役の金属を析出させるのが常であ る。この場合、円盤状回転路径と相対応する場象が、円盤状回転路径の各部分の電流密度が等しくなる存特殊な形状を成し、かつ不溶解性の脳径を使用する場合を除き、通常の円盤状回転式メッキ物名部の電流密度による場合は、円盤状弦メッキ物名部の前出益及に登異を生じ、円盤状弦メッキ物名部の前出益及び折出物の内部に力に登異を生じる。 特に路線をを接近させ、単位面積当たり大は流を通電する高速度円離状回転式ノッキにおいて顕著である。

花って、回転ストッキにおいて円盤状被メッキ物各部分の析出動と析出物の内部心力を均一にするため、陰値又は関極若しくは敵・陽両極にマスキングを施したり、更に補助陸陸を使用したりするとかがあられたが、何れの場合も陰・陽極を近接させる。 歴難の増加を必要とし、陰・陽極を近接させる高速度回転式メッキに相反する結果となり、更に相反する結果となり、更に消費電力の増加と設備の大型化及び印加度圧増大によって必然的に伴う人体への電撃対策等、組入の問題を生じ、一般的に実施されていないのが現状である。 一方、円盤状回転陰極と相対応する陽極が円盤 状回転陰極の各部分の電視密度が等しくなる機・ 特殊な形状をなし、かつ不溶解性陽極を使用する 場合は、円盤状板メッキ物各部の析出量と析出物 の内部に刀を均一とすることは可能である。しか し、脳極が不溶解性であるため、電解液中への金 はイオンの補給は金属塩類によって行う必要があ り、また電解液中の有破瘀加削が陽極敏化を受け ることにより電解液組成に制約を受け、この方法 も一般的に実施されていないのが現状である。

以下、従来例としてディスクレコード用母型の 変道に現在一般的に使用されている円盤状回転式 メッキ要質について図面に基づいて説明する。

ディスクレコード用母型の製造は、アルミニウ 製円盤に樹脂コーティングを施した母材にディス ク母音機(カッティングマンン)によりオーディ オ信号を記録し、オーディオ信号記録済原盤1を 得る。このオーディオ信号記録済原盤1に無知解 リッキ、及空政者、スペッタリング等によりニッ ケル、銀、鋼等の金属を300~3000人障さ 化コーティングし海塩性被膜 2 を付与する。次化、 前配導電性被膜2を付与されたオーディオ信号記 **録済原盤1にひ.2 ~ 0.8 m 岸のニッケルノッキ** (電鉄)を行ない、次に第2回に示すように、 オーディオ信号配録済原盤1と再仏性被数2と の境界より剥離し、海軍性被胁2亿0.2~0.8 四厚のニッケルメッキされたニッケル原盤、即ち 金盛マスター3を得る。ディスクレコードは、こ の金属マスクー3を使用し、樹脂成型が可能であ るが、通常は第3凶に示すように、金額マスクー 3の射記被験2の表面に重クロム酸塩溶液への提 段、アルプミン等の有機物溶板中への浸質、又は 陽極電解ストライクによる酸化膜の生成等により 不動態化処理を施し、との不働態化処理をした被 膜2′上代人より0.2~0.8㎜即のニッケル(金属マ ザー4)を析出させ、餌4凶に示すように金属マ スター3の被膜でと金貨マザー4の境外より剥離・ し金典マザー4を得る。更に第6図に示すように 前記金属マザー4の装面に上配と同様の不動態化 処理を超し、この処理面は上にニッケルメッキに

より0.2~0.3四厚のニッケル5を析出させ、第 6 図のように金属マザー4の境界より剥離しニッケルスタンパー5を得る。

以上のように、ディスクレコード用母型の製造において、ニッケルメッキ(取制)は製造工程の 骨格をなすもので、第7回に従来の代表的を円盤 状回転式ノッキ装置を示す。

る路極室23に、また陽極12は管解相10と合成相間毀職盤14により形成される陽極室24にそれぞれセットされ、電解液は筋解液入口16より路極至23に入り、オーバーフローの波陽極至24の電解液面は路径至23の電解液面より低位の构造であるが、路径室と陽極室の間に空間を持つものではない。従って、電解機中の陽極12と円盤状回転陰極13は高層液を介して通電が可能である。陽極12にはペレット状ニッケル25を充填したチタン製容器26が設けてある。

27は電解液を循環させるポンプ、28は電解液の貯槽、29は陰極13に似りつける母類の周辺を押さえるリングである。30はモーター支持金具、31は上盤、32はモーター19の回転脚と陰極13の回転軸33とを連結するカップリング、34は絶縁勝である。35は回転軸33に接触する給電刷子18を絶縁材36に支持させるはれてある。37は陽極支持台である。

色解放はスルファミン酸ニッケル、ほう観と少

盤の昇面活性剤(アンチピット剤)並びに塩化ニッケル等により構成されている。その配合例を次 に示す。

 スルファミン餃ニッケル
 3609/8

 ほう餃
 309/8

 塩化ニッケル
 09/8

 野面活性剤
 200/8

次化、ディスクレコード用母型製造化がけるニッケルノッキ(吃锅)の具体的として金属マザー 4よりニッケルスタンパー5を製造する方法について説明する。

ニッケルメッキに先立ち、前配配合例による磁 解液のpHを酸又はアルカリにより4.2±0.1に 内整し、被磁を53℃±2℃とする。循環ポンプ 27により電解液を電解液入口15より陰極室 23へ供給し陰極室でオーバーフローした電解液 は陽極室24へ入り、陽極室に過剰の電解液は貯 間28を純て御環ポンプ27に戻る。このように してニッケルメッキの準備が完了する。

前配金属マザー4は清浄化の後、重クロム酸カ

いて、中心部からの距離の異なる各位費での厚み を确定した結果を第1 表に示す。なお、各数料は いずれも1529である。

(以下余白)

り俗放への侵役により不動態化処理を施し充分に 水洗した上、円盤状回転式メッキ装置の円盤状回 転降低13の回転舶中央のポルト20に金ഥマザ - 4の中心穴を抑入し、ナット21によって固定 し、周辺部押えリング29により更に強固に固定 する。次にモークー19を起動し、円盤状回転隊 砲13を回転させ、直ちに直流電源11により電 圧を印加し電流を通じる。との電流は直径350 岬の母型の物合、適塩板5分間は30▲とし、以 牧140Aを通路し、総電航盤140アンペブ時 でニッケルノッキが完了する。円盤状回転除應13 より前配金的マザー4の固定を解除し、金的マザ -上にニックルスタンパー5を初出させた円盤を 取り外す。水洗・乾燥の砂金島マザー4とニッケ ルスタンパー5の境界より胸者を分離しニッケル スタンパーちを得る。上配のようにして得られた ニッケルスタンパー5の何心円上における肉厚は マイクロメーター化て瓷を認められない。これに 対し直独方向の各部分には大きな差異がある。

・上紀のようにして得たニックルスタンパーにつ・

•	160	0.235	0.220	0.230	0.880	0.235		
(eser : 20) afr)	1 4 0	0.200	0.190	0.206	0.198	0.208		
	1 1 0	0.180	0.185	0.180	0.185	0.180		
*	80	0.178	0.178	0.180	0.180	0.178		
r 宏	. O.	0.176	0.176	0.170	0.178	0.168		
	0 8	0.170	0.180	0.170	0.175	0.165		
	登 記 位 保 (中心等からの 昭第 目)	11日本年刊	A 1 2	e - 4	∀ ∀	9 1 4		

-437-

まれるにないて、中心部付近に対し、周辺部付近の肉厚が20~40多増となるのは、周辺部に成が集中するためである。即ち電視の分布が一切でない結果である。一般に、近常なの母のの分布が一般でないないのの分布が一般でないということにほかならない。上記の時景、ニッケルスタンパー5は引っ張りにカールする。

一方、ディスクレコードの製造は、オーディオ信号記録は原盤1、金属マスター3、金属マザー4、ニッケルスタンパー6を駐で樹脂取型により製造される。即ち通常3回のニッケルメッキ過程を軽ている。この過程で析出物の内部応力の影響によりニッケルスタンパー5の平面性が損なわれ、ひいてはディスクレコードの平面性が失われる。ディスクレコードは見掛上平面性を保っているが、

とはぎりものの陰・陽極間の距離を円盤の直径の 5倍以上とすると電弧密度を均一化し得るとの学 鋭もあるが経済的に困難である。又陽極もしくは 陰極にしゃへい板を設けるマスキング、補助陰極 による過大電流の軽級等が試みられてはいるが、 定量的に制御することができず、期待する効果が 得られないのが異状である。

発明の目的

本発明は、上記の娘な不都合を解消するもので、 特に陰・陽極間を近接させ単位面積当たり大電流 を通礼する高速度円盤状回転式ノッキにおいて円 盤状回転陰極の各部分の電流密度を制御し、円盤 状被ノッキ物の各部分の析出物の内部応力を均一 とし、かつ被メッキ物の各部分に所要の析出量を 得る装敵を提供するととを目的とする。.....

発明の椭成

本発明は、複数の関係と単一の円盤状回転共通 陰極で構成される電解機において、複数の関係の 各々を直旋電源を介して単一の円盤状回転共通路 極に接続し、各々の膨、関極間に直旋電圧を印加 大小根々のうねりを持ち、信号再生に障害を及ぼ している。一般にニッケルメッキ析出物の内部応 刀は、電解液に添加剤を添加すると改容されると とが知られている。内部応力を返少する弥加剤と してサッカリン、スルフォン・アミド・ペンゼン。 えルフォンアミドパラトルエン、1 ,3,6ーナ フタリンスルフォン酸などの化合物がある。しか し、上記内部応力を減少する添加剤の何れを収っ て見ても、各血旋密度において内部厄力を等しく するものでないことも知られている。以上より内 部尼刀を均一にし、かつ客近傍に抑えるには、先 プロתの分布を一切とすることが必要である。即 ち各部分の匈従密度を等しくし、かつ適当な応刀 放少剤を適量使用するととが必要となるけれども、 電鍋母型表面に流れる電流密度と言うものは、母 型の形状及び陽極の形状如何でかなり変わるもの .であり、一根な電流密度で作菜することは不可と。 され、析出物の内部応力が零化なる様な電流密度 の値がわかっていてもその単流密度で一様に電燈。 てきない以上どうにもならないのが現状である。

し、各陰、陽極間の印加雄圧を各々制御すること により、各々の電流を制御し、単一の円盤状回転 共通監督の複数の勝密の各々に相対応する部分の 析出量及び折出物の内部応力を制御するように構 成したものである。

実施例の説明

以下、本発明をディスクレコード用母型の製造 に使用する円盤状回転式メッキ装置に適用した実 施例を図面に基づいて順次説明する。

たお本免明は、ディスクレコード用母型の製造 に限らず、コンパクトディスク、ビデオディスク、 情報ディスク用母型などにも適用が可能であり、 特に限定するものではない。

第9図は本発明化よる円盤状回転式メッキ製御を示す。この円盤状回転式メッキ製御は整体側は 前配の従来例と同様の構成である。38、39、 40は各々独立した直流電源、41、42、43 は第10図のように三度のリング状に納成された 関極であり、関極は低気能験物材よりなるリング 状の隔離板44、45化よって隔離されている。

円盤状回転共通陰低13は触33、給低刷子 18、三台のそれぞれ独立した直旋電源38 ・ 39,40を介して前む三個の部分より構成され る関係 41,42,43の関係は残46.47. 48のそれぞれには気的に接続されており、モー ク-19Kよって凹転可能の構造にしてある。と の円盤状回転共通際極13は底面中央部に円形状 の布製隔膜22を持つ合成樹脂製隔壁14により 形成される路極星23亿、また前配三個の部分よ り構成する陶磁41、42、43は電解槽10と 廃ಟ14により形成される勝極窟24の勝極支持 台37上にセットされ、電解液は電解液入口15 より陰極窟23亿入り、オーパーフローの侵陽極 室24へ入る。陽極室24の世解液面は陰極室23 'の電解液面より低位の脉流であるが。陰極室と陽 **極気の間に空間を持つものではない。従って憔悴** 槽中の前紀三個の部分より桝及する勝極41 . 42,43のそれぞれと円盤状回転共通路極13 は、電解液を介しそれぞれ通電が可能である。前 舵三個の部分より枠取する階種41,42,43

はそれぞれ独立したドーナン状チタンケース49 にベレット状ニッケル50を充満したもので、三 重の物道にしてある。弦解散はスルファミン他ニ ッケル・ほう酸・少量の界面活性剤(アンチビッ ト剤)、応力減少剤、塩化コパルト、並びに塩化 ニッケルにて構成されている。配合例を次に示す。

 スルファミン酸ニッケル
 3608/8

 ほう数
 309/8

 塩化ニッケル
 69/8

 界面活性剤(アンチピット剤)
 201/8

例 1

例 2

スルファミン酸ニッケル 350 g/8
ほう酸 30 g/8
塩化コパルト 30 g/8
応力波少剤 12 g/8
界面活性剤(アンチビット剤) 2 CC/8
次に本発明によるディスクレコート用母型の
製造におけるニッケルメッキの具体例として、

上記金銭マザー4よりニッケルスタンパー5を製

造するに除し、上記证解液配合例1及び配合例2 によるニッケルメッキについて説明する。

ニッケルメッキに先立ち、前記配合例による在 解液のph を設义はアルカリにより4.2±0.1に 調整し、液盛を53℃±2℃とする。循環ポンプ 27により距解液を電解液入口15より陰極室 23へ供給する。陰極室でオーバーフローした電 解液は陽極室24へ入り、陽極室に過期の電解液 は貯櫃28を鮭で循環ポンプ27へ戻る。以上の よりにしてニッケルメッキの準備が完了する。

金属マザー4は、清浄化の故重クロム酸カリ形 他への投資により前配向線不勝翅化処理を難し、 充分に水洗する。そして円盤状回転式メッキ装置 の円盤状回転共油路権13の回転軸33中央のポルト20に金のマザー4の中心穴を抑入し、ナット21によって固定し、更に周辺部押えリンク 29により強固に固定する。次にモーター19を 起知し、共油路を13を回転し、匪人に直旋を通じる。数据は匪径350mの母型の場合、通電録5

分間は総電流を30Aとし、それぞれの納合は低 「顔38:39:40m ∪.8:1:1.1 である。5 分経過後直流電源を昇圧し、総電流を140▲と する。直旋電源のそれぞれの割合は電源38:39 :40=0.7:1:1.1である。 総営流数140 A時にてニッケルメッキが完了する。ニッケルブ ッキ完了後、円盤状回転共通階値より金属マザー 4の固定を解除し、金属マザー4上にニッケルス タンパー5を析出させた円数を取り外す。水洗乾 袋の後、金苺マザー4とニッケルスタンパー5の **境界より両者を分離し、ニッケルスタンパーちを** 得る。上記のようにして得られたニッケルスタン パー5の同心円上における肉厚はマイクロメータ - 化て麦を記められない。一方、直径方向の各側 定点での肉厚は基準肉準に対し土3%以内であっ た。各側定点で内容を再2表に示す。 裂にないて 試料B-1~B-5は配合例1の電解放化よる結 界、試料B-6~B-1 Oは配合例2の電解液化 よる結果を示している。また、各科科の血質はい ずれら1529である。

										<u> </u>	
(暗江:四)	160	0.178	0.176	0.176	0.176	0.175	0.175	0.175	0.175	0.178	0.176
9年)	1 4 0	0.180	0.180	0.176	0.180	0.180	0.176	0.175	0.176	0.180	0.180
1 %	110	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.176	0.180	0.180
N	80	0.180	0.185	0.180	0.180	0.180	0.180	0.188	0.180	0.180	0.180
98	ស 0	0.185	0.185	0.185	0.180	0.180	0.186	0.185	0.185	0.180	0.180
	0 7	0.185	0.186	C.185	0.185	0.180	0.185	0.186	0.185	0.185	0.180
	室所存載(そう密かのの開発)ほ	異なる-4.	69 1 89	83	83 1	9 - es	Ø 1 æ	B - 7	89 1	60 82	8 70

4、図面の簡単な説明

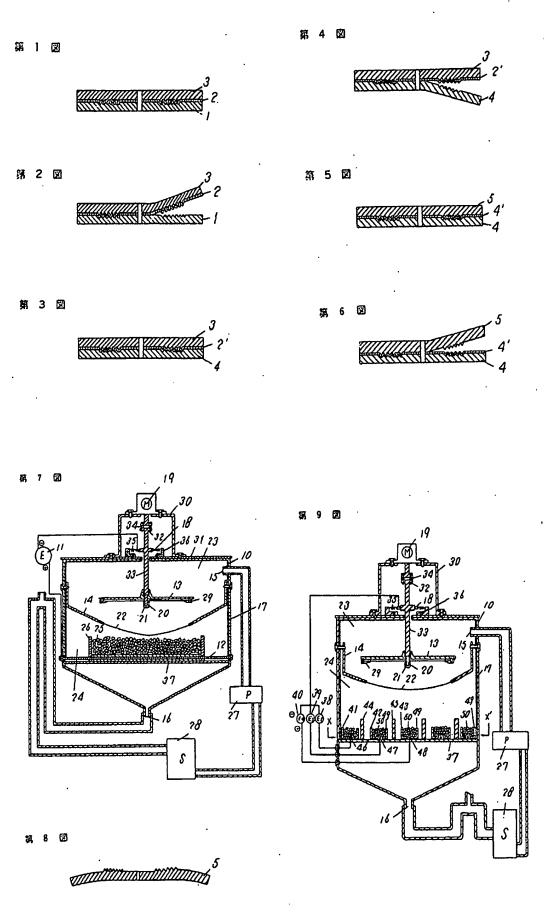
第1図~第6図はオーディオ信号記録資原盤からニッケルスタンパーを得る工程を示す図、第7図は従来の代表的な円盤状凹転式メッキ装置の設断面図、第8図は周辺部がわん状にカールしたニッケルスタンパーを示す財面図、第9図は本発明化よる円数状凹転式ノッキ装置の実施例を示す数

発明の効果

以上のように、本発明のメッキ装置は、複数の 勝径と単一の円盤状回転共通階極で物収される電 辞個において、複数の各階座を各々の電源を介し て単一の円盤状回転共通路径に接続したので、各 々の陰・陽両極間に直飛電圧を印加し、各略・陽 両極間の印加な圧を各々制御し、単一の円盤状回 転共通路極の複数の影像に相対応する部分の低流 密度を各々制御することにより、容易に均一な陰 復電侃密度を得ることができ円盤状被メッキ物各 部分の析出量及び析出物の内部応力を制御すると とができた。また配合例2の上配電解板中には30 タノもの塩化コパルトを含有し、析出物はニッケ ルとコパルトの合金となり、析出物中のコパルト 含有量は27重量多で、ビッカース便置はRV 470を示した。一方、上記配合例1、即ちコパ ルトイオンを含有しない電解液よりの折出物は従 来又は本発明による円盤状回転式メッキ方法によ る何れの試料もピッカース硬皮HV200を越え なかった。このようにニッケルとコバルトの合金

断面図、第10図は第9図X-X級断面図、第11 図はそのテタン製料をの裁断面正面図、第12図 は同級新面像面図である。

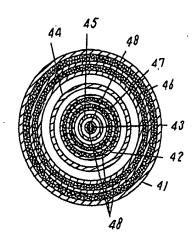
10…… 電解 個、13…… 円盤状回転路 極、38~40…… 電原、41,42,43…… 附後、49…… 容器、50…… ペレット状ニッケル・ 代理人の氏名 弁理士 中 庭 敏 男 だか1名

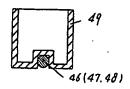


-441-

A1120

第10世





B 1 2 2

